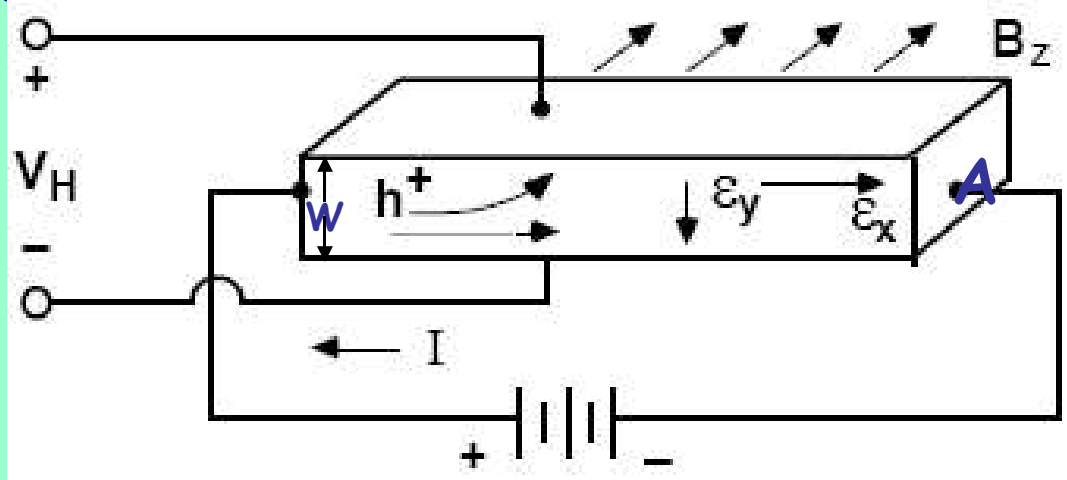


Effetto Hall

- prova sperimentale dell'esistenza delle lacune



- forza di Lorentz

$$q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = qv_x B_z = q\mathbf{E}_y \Rightarrow \mathbf{E}_y = v_x B_z$$

$$V_H = \mathbf{E}_y \times (\text{spessore}) \quad \text{tensione di Hall}$$

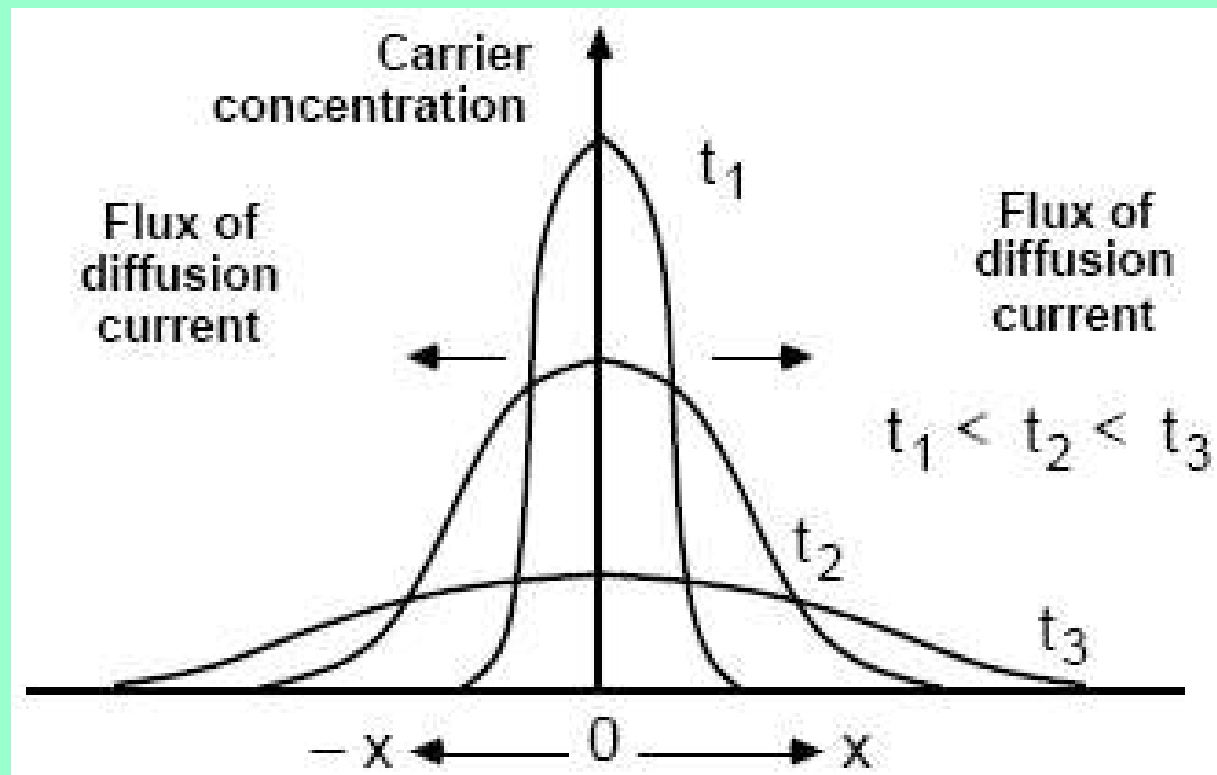
$$\text{poichè } v_p = J_p / qp \Rightarrow \mathbf{E} = \left(\frac{J_p}{qp} \right) B_z = R_H J_p B_z \quad \text{con } R_H = \frac{1}{qp}$$

$$\text{analogamente } R_H = -\frac{1}{qn}$$

$$\text{inoltre } p = \frac{1}{qR_H} = \frac{J_p B_z}{q\mathbf{E}_y} = \frac{(I/A) B_z}{q(V_H/W)} = \frac{IB_z W}{qV_H A}$$

Moto dei portatori per diffusione

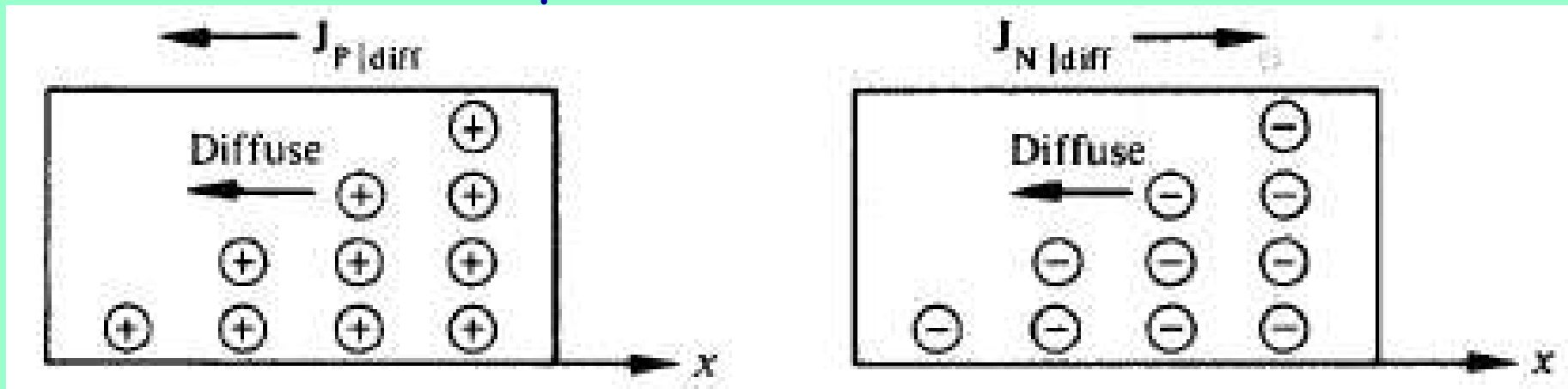
- in presenza di gradienti di concentrazione, i portatori diffondono da regioni ad alta concentrazione verso quelle a bassa concentrazione



Modello microscopico di diffusione 2-D

Trasporto per diffusione

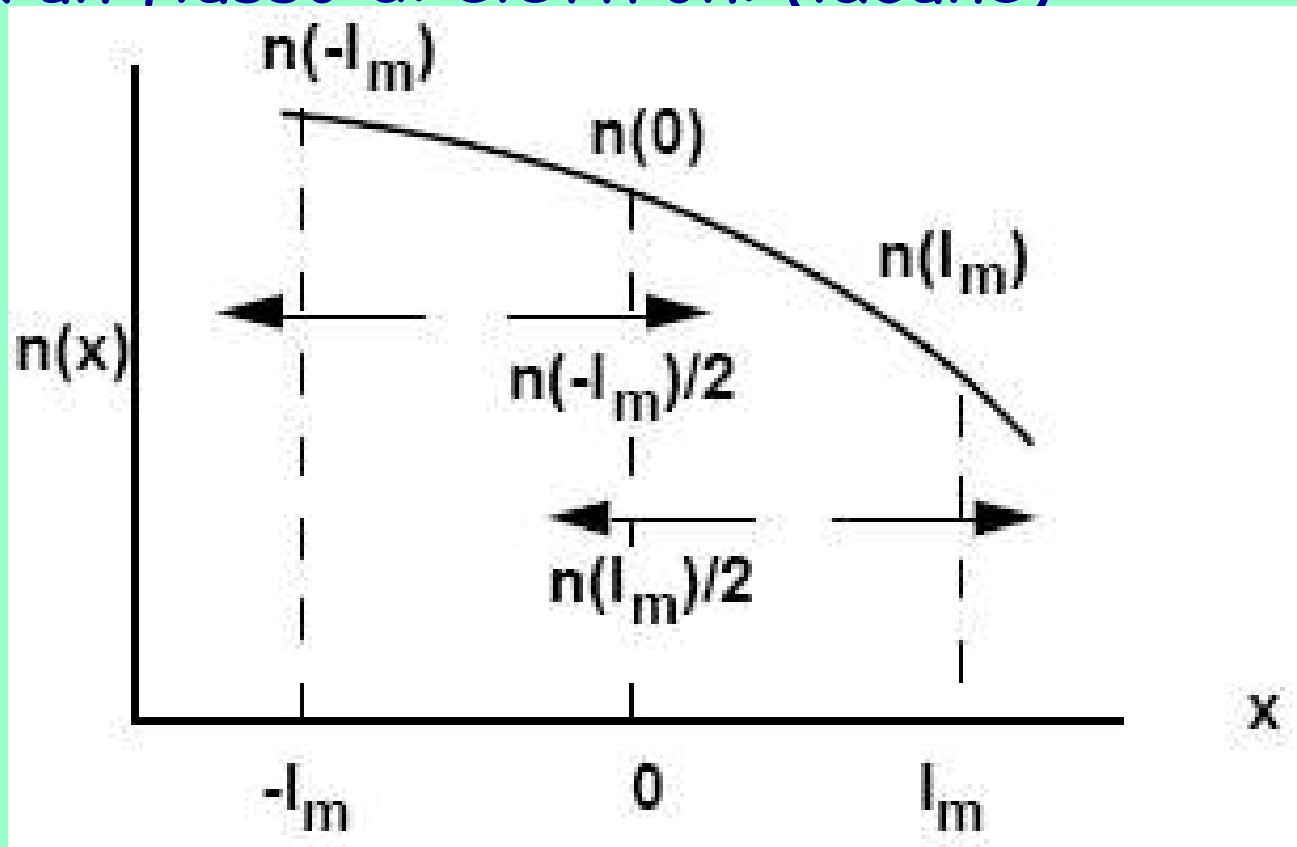
- All'equilibrio termico, in una rappresentazione semplificata 2-D, ciascun portatore ha eguale probabilità di muoversi in direzione x o $-x$.
- Se esiste un gradiente di concentrazione ci sarà un **flusso netto** di portatori verso le zone a concentrazione più bassa



flusso di portatori dovuto a diffusione di elettroni e lacune

I legge di Fick

- il gradiente di concentrazione riportato in figura genera un flusso di elettroni (lacune)



che può essere così calcolato:

I legge di Fick (1)

$$F_n = \frac{1}{2} v_{th} [n(-l_m) - n(l_m)] = \frac{1}{2} v_{th} \left\{ \left[n(0) - \frac{dn}{dx} l_m \right] - \left[n(0) + \frac{dn}{dx} l_m \right] \right\} =$$
$$= -v_{th} l_m \frac{dn}{dx} = -v_{th} v_{th} \tau_m \frac{dn}{dx}$$

essendo $\frac{1}{2} m v_{th}^2 = \frac{1}{2} kT$ (caso unidim.) e $\mu_n = \frac{q \tau_m}{m_n}$ si ha

$$F_n = -\frac{kT}{m_n} \frac{m_n \mu_n}{q} \frac{dn}{dx} = -\frac{kT}{q} \mu_n \frac{dn}{dx} = -D_n \frac{dn}{dx}$$

$$D_n = \frac{kT}{q} \mu_n \quad \text{coefficiente di diffusione (relazione di Einstein)}$$

Analogamente $F_p = -D_p \frac{dp}{dx}$

I legge di Fick (2)

- F_n e F_p = flusso di elettroni e lacune
- D_n = coefficiente di diffusione per elettroni
nel Si a RT $D_n \approx 38 \text{ cm}^2/\text{sec}$
- D_p = coefficiente di diffusione per lacune
nel Si a RT $D_p \approx 13 \text{ cm}^2/\text{sec}$
- Combinando i flussi si ricava il contributo della **corrente di diffusione**

$$I = AqD_n \frac{dn}{dx} - AqD_p \frac{dp}{dx}$$

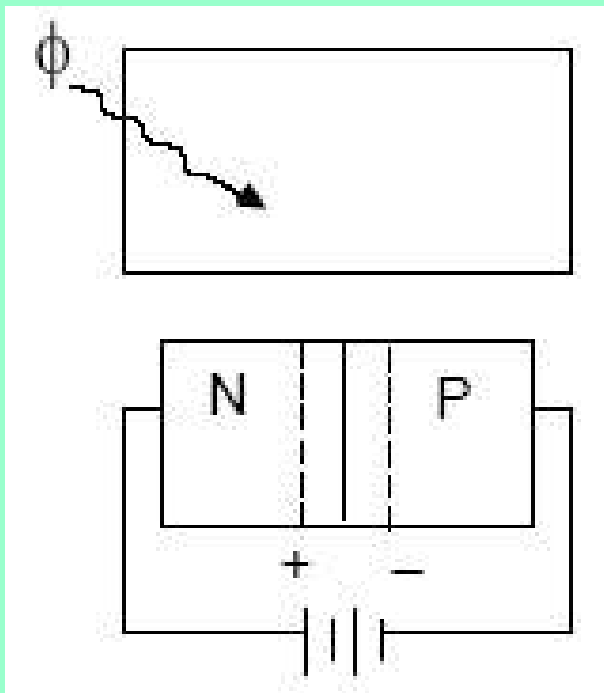
Equazioni del trasporto

- Se entrambi i fenomeni di **trascinamento** e **diffusione** sono presenti, si ha

$$\begin{aligned} I_n &= qA \left(\underbrace{\mu_n n \mathbf{E}}_{\text{trascinamento}} + \underbrace{D_n \frac{dn}{dx}}_{\text{diffusione}} \right) \\ I_p &= qA \left(\underbrace{\mu_p p \mathbf{E}}_{\text{trascinamento}} - \underbrace{D_p \frac{dp}{dx}}_{\text{diffusione}} \right) \\ I_{tot} &= I_n + I_p \end{aligned}$$

Condizioni di Non-Equilibrio

- In equilibrio termico $np = n_i^2$
- in queste condizioni si possono calcolare n , p , E_f ...
tuttavia molti dispositivi operano in condizioni di non-equilibrio



iniezione

portatori aggiuntivi generati otticamente o elettricamente: $np > n_i^2$

estrazione

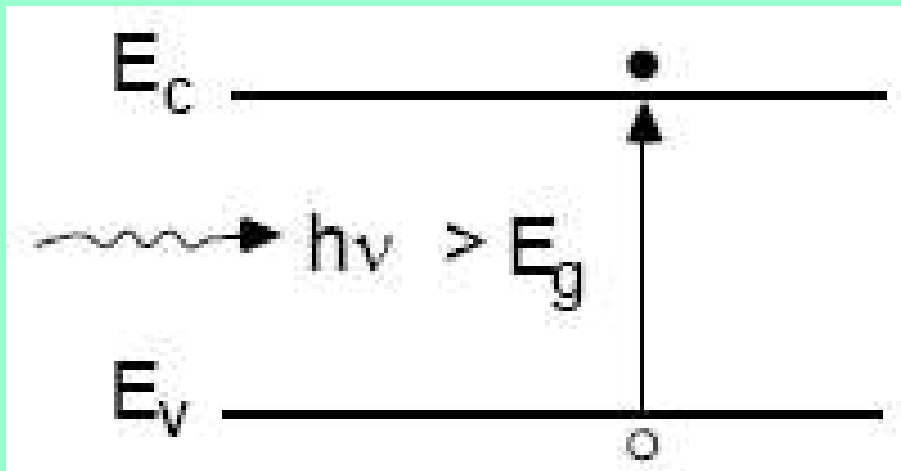
portatori rimossi elettricamente: $np < n_i^2$

Generazione/Ricombinazione

- se la densità di portatori è più elevata di quella all'equilibrio termico, appena rimossa la sorgente di eccitazione, la densità di portatori tende nel tempo a ritornare alla conc. di equil. (n_0) mediante il meccanismo della **ricombinazione** elettrone/lacuna
- analogamente farà nel caso di densità bassa attraverso il meccanismo della **generazione** di coppie elettrone/lacuna
- R = tasso di ricombinazione ($\#/cm^3 \cdot sec$)
- G = tasso di generazione ($\#/cm^3 \cdot sec$)
- all'equilibrio $G_{th} = R_{th} \Rightarrow n = p = n_i$

Disequilibrio

- Iniezione in semiconduttore intrinseco (non drogato)



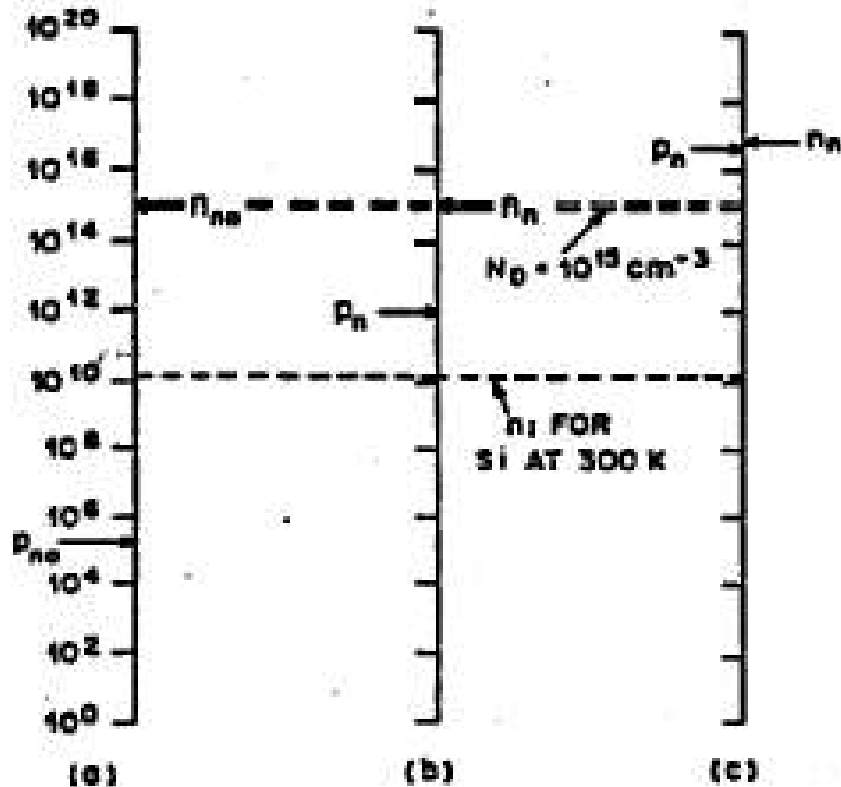
$$n = n_i + \Delta n$$

$$p = n_i + \Delta p$$

$$n, p > n_i$$

Disequilibrio

- iniezione in semiconduttore estrinseco (drogato)
p.es. $N_d = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$



Equilibrium

Low Level
Injection

High Level
Injection

$$n \approx N_d + \Delta n$$

$$p \approx \frac{n_i^2}{N_d} + \Delta p$$

bassi livelli di iniezione $\Delta n = N_d$

alti livelli di iniezione $\Delta n \gg N_d$